



Принцип действия

- Reverse Pulse Technology расширяет интервалы между сервисом и повышает продуктивность работы за счет впуска атмосферного воздуха или инертного газа в систему.
- Этот процесс очищает от загрузенные фильтры от пыли и позволяет частицам осесть в нижней камере для легкого удаления

Особенности

- Интегрированная технология обратного импульса продлевают время работы фильтров и интервал между сервисом
- Сменный фильтр-элемент обеспечивает легкость замены
- Встроенная поддержка
- Съёмная нижняя часть для легкого доступа к очистке
- Корпус из углеродистой или нержавеющей стали
- Свяжитесь с нами об уточнении доступности модели

Технические характеристики Опции

- Глубина вакуума: 1×10^{-5} мбар л/с
- PTFE картридж 99.5% эффективность для 0.3 микрон
Температура (установившаяся): 135°C (275°F)
- Dutch Twill картридж: 99.5% эффективность для 1 микрон
Температура (установившаяся): 176°C(350°F)



Применение

- Вакуумные печи
- Нанесение тонких пленок в вакууме
- Вакуумные насосы и системы
- Защита насосов от пыли и вредных частиц SiO и SiO₂
- Очистка частиц попадающих из масла
- Производство монокристаллов

Преимущества

- Большие интервалы между техническим обслуживанием
- Большая проводимость
- Снижение затрат от ненужных трубопроводов
- Способность удерживать большие объемы жидкости
- Простота обслуживания
- Небольшая занимаемая площадь